

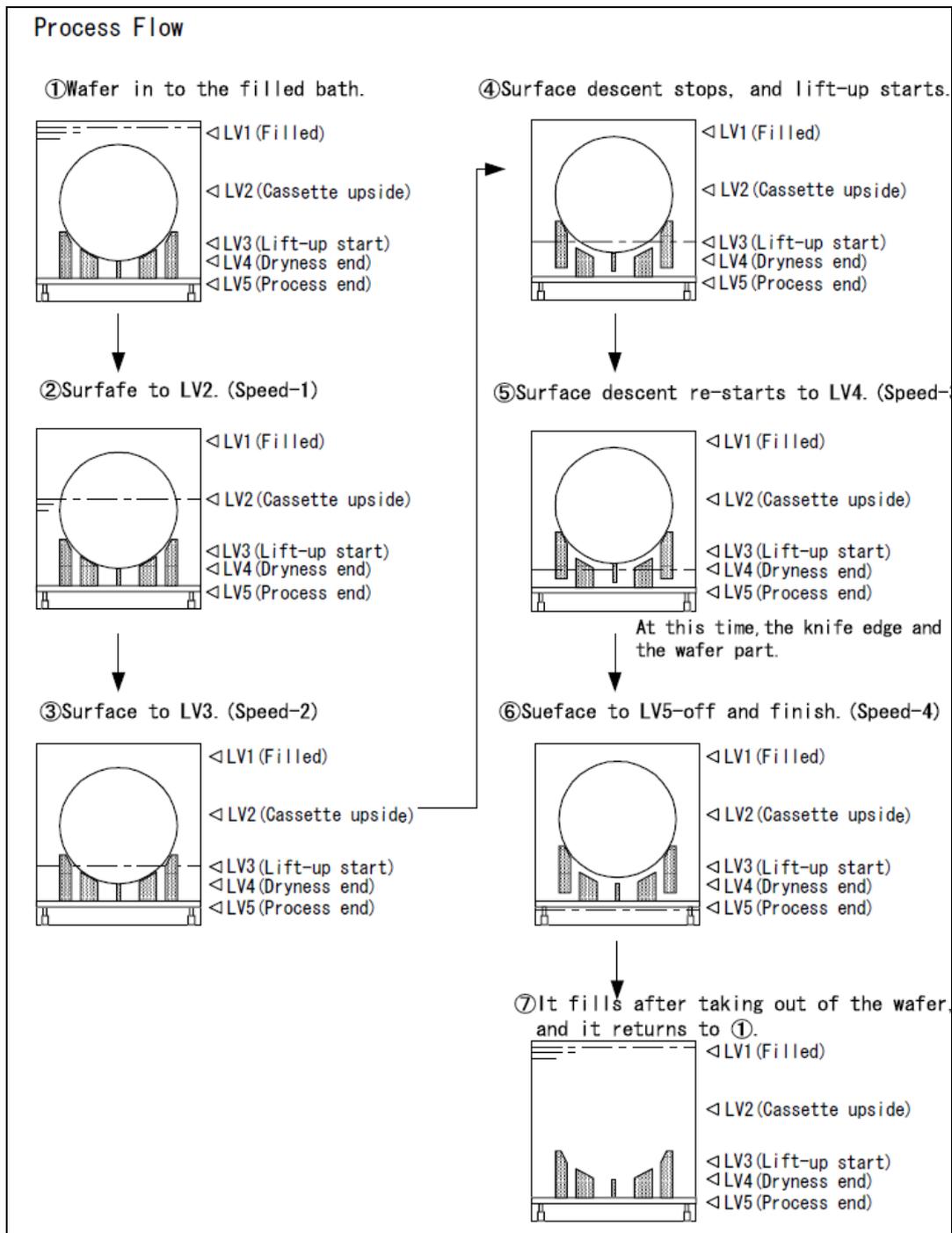
## ユタカドライ乾燥装置

### <概要>

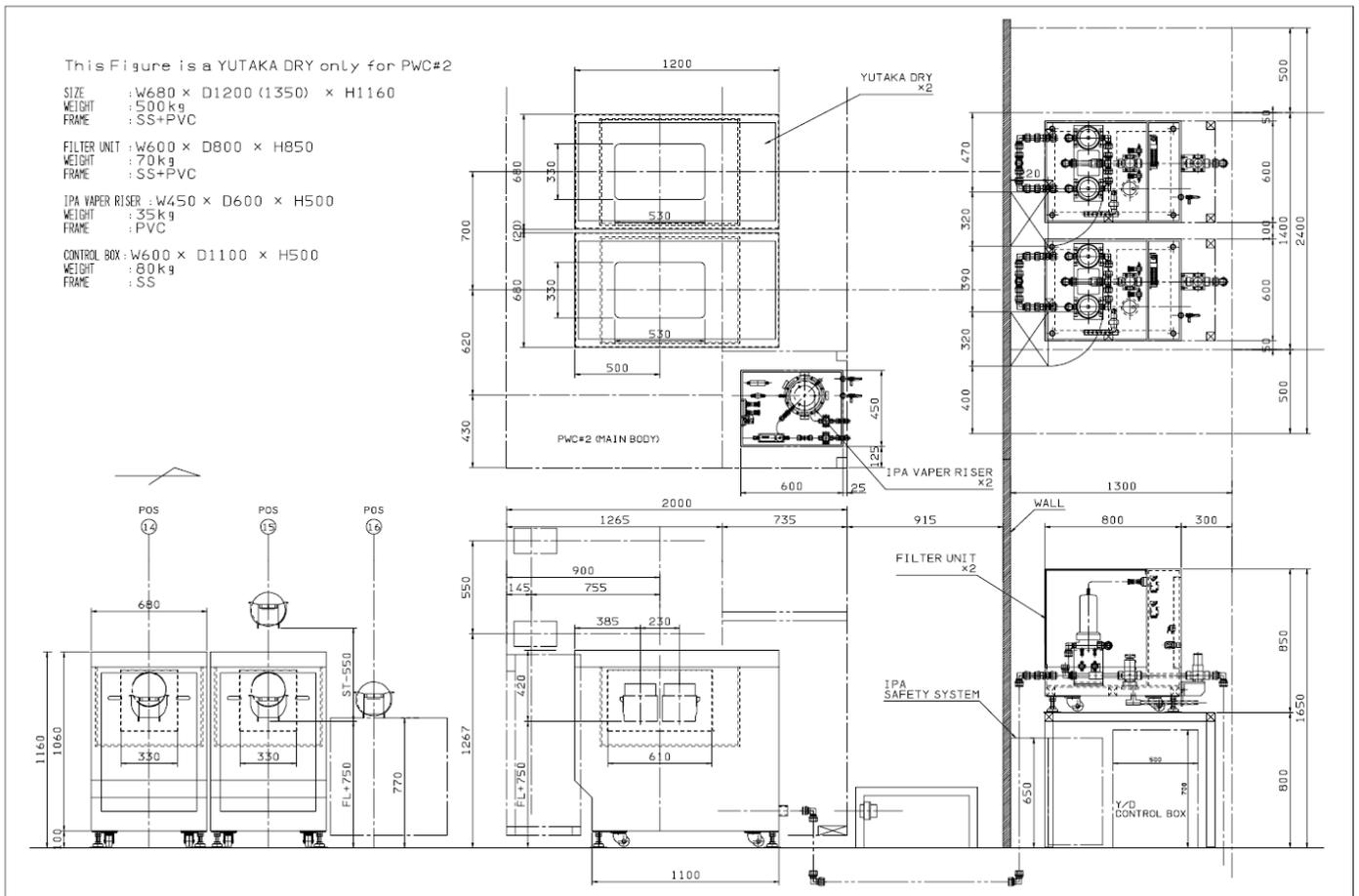
本装置はカセット入り Wf 25枚×2 を表面張力の原理を応用しスロー引き上げで乾燥させる装置です。  
特徴はリフターと液面をコントロールし Wf と液面が離脱する際、液残りが出ない制御をレウォーターマークが発生しません。

### <主な仕様>

1. 被洗浄物 : 200mm 厚み 0.75 t
2. 処理方法 : カセットによる Dip 処理
3. 処理速度 : 5min (可変)
4. 装置内清浄度 : 0.1 $\mu$ m クラス 1
5. パスライン : 洗浄ラインに合わせ設計致します。
6. プロセスフロー



<外觀図（イメージ）>



<写真>

